

Prof. Dr. rer. nat. Norbert Kallis



Persönliche Daten

Geburtsdatum 27. September 1963
Geburtsort Ludwigsburg
Nationalität deutsch

Ausbildung

1984 - 1990 Physik-Diplom, Universität Würzburg
1991 - 1994 Promotion, Technische Universität Dresden in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Werkstoffphysik und Schichttechnologie

Beruflicher Werdegang

Seit 2009 Professor für elektrische Fächer und Automatisierung im Maschinenbau, Studiengangsleiter für Verfahrenstechnik, Konstruktion & Entwicklung, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Mosbach
2003 - 2009 Technology Transfer Manager für Standorte in China, Taiwan und USA, Projektleiter Qualifizierung neues Maskenhaus AMTC, Infineon Technologies Dresden, ab 2006 umgewandelt in Qimonda AG.
2002 - 2003 Director Process Technology für Matrix-Sensoren in Digitalkameras, Silicon Vision AG, Siegen und Dresden
1999 - 2001 Projektleiter „Robuster Prozess“ an der Schnittstelle zwischen Entwicklung und Volumen-Produktion sowie Kooperation mit IBM & Toshiba in USA, Siemens Microelectronics Dresden, ab 2000 umgewandelt in IFX
1997 - 1998 Section Manager Defect Reduction Group, White Oak Semiconductor, Richmond, Virginia, USA
1994 - 1997 Prozessingenieur, ab 1996 Lead-Engineer für Defektdichte-Engineering der 200mm Halbleiterfertigung von Siemens Microelectronics Dresden

Wirtschaftliche Interessen, Mitgliedschaften und Ehrenamt

seit 2000 (Börsengang): Besitz von Mitarbeiteraktien der Infineon Technologies AG
seit 2010 Gewähltes Mitglied im Akademischen Senat der DHBW Mosbach
seit 2014 Ehrenamtlicher Bezirkskirchenrat in der badischen Landeskirche